

OFFICE JAPAN PATENT

15.10.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年10月1.5日

REC'D. 0 9 DEC 2004

WIPO

PCT

願 Application Number:

特願2003-355478

[ST. 10/C]:

[JP2003-355478]

人 願 出

Applicant(s):

三洋電機株式会社 鳥取三洋電機株式会社

 p_{ij}

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH

RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COP'



特許願 【書類名】 BAA3-0036 【整理番号】

平成15年10月15日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 H01S 5/024 【国際特許分類】

【発明者】

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内 【住所又は居所】

渡部 泰弘 【氏名】

【発明者】

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内 【住所又は居所】 上山 孝二

【氏名】 【発明者】

【住所又は居所】

鳥取三洋電機株式会社内 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

秋吉 新一郎 【氏名】

【特許出願人】

000001889 【識別番号】

三洋電機株式会社 【氏名又は名称】

【特許出願人】

000214892 【識別番号】

鳥取三洋電機株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

100111383 【識別番号】

【弁理士】

芝野 正雅

【氏名又は名称】 03-3837-7751 知的財産ユニット 東京事務所 【連絡先】

【手数料の表示】

013033 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 9904451 【包括委任状番号】 9904463 【包括委任状番号】



【書類名】特許請求の範囲

一つの半導体レーザ素子に独立して駆動可能な2つの半導体レーザ素子が形成されてい 【請求項1】 る2ビーム半導体レーザ素子と、

サブマウントと、

を備えた2ビーム半導体レーザ装置において、

前記サブマウントには、それぞれ前記2つの半導体レーザ素子の一方側の電極と電気的 に接続されていると共に、互いに電気的に分離された2つの電極パッドが設けられ、

該2つの電極パッドは、前記2ビーム半導体レーザ素子のメインのレーザ光が出射され る側と反対側の前記2ビーム半導体レーザ素子の後端側の位置を超えて伸びており、この 位置でワイヤーボンディングされていることを特徴とする2ビーム半導体レーザ装置。

【請求項2】

前記2ビーム半導体レーザ素子の後側の端部から前記ワイヤーボンディングされている 位置までの距離Lが300μm以下であることを特徴とする請求項1に記載の2ビーム半 導体レーザ装置。

【請求項3】

前記サブマウントの幅Wが400 μ m以上、700 μ m以下であることを特徴とする、 請求項1又は2に記載の2ビーム半導体レーザ装置。

前記半導体レーザ装置は、フレーム及び樹脂からなるパッケージに実装されていること 【請求項4】 を特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の2ビーム半導体レーザ装置。

【請求項5】

前記半導体レーザ装置は、3端子型であることを特徴とする請求項4に記載の2ビーム 半導体レーザ装置。



【書類名】明細書

【発明の名称】 2 ビーム半導体レーザ装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、2ビーム半導体レーザ装置に関し、特に、フレーム及び樹脂からなるパッケ ージを用いた2本のレーザ光を別々に出射できるシングルモード型の2ビーム半導体レー ザ装置に関する。

【背景技術】

[0002]

現在、光記録媒体として、コンパクトディスク(CD)、レコーダブルコンパクトディ スク(CD-R)、書き換え可能なコンパクトディスク(CD-RW)、更に高密度なデ ジタル多用途ディスク(DVD)、記録型DVD等が知られており、これらの記録媒体ピ ックアップにおいて少なくともDVDおよびCD/CD-R/CD-RWを記録及び再生 するためには、光源にDVD用の波長650nmレーザ光と、CD用の780nmレーザ 光とが必要となり、加えて近年の高書込速度化の要求から更なる高出力化が求められてい る。さらに、光ピックアップの簡素化、小型化等を実現するためには、1つのパッケージ から650nmおよび780nm両方の波長のレーザ光を出射することができる2ビーム 半導体レーザ装置が有効である。

[0003]

2 ビーム半導体レーザ装置は、既にいくつかの形式のものが開発されているが、その一 具体例を図6及び図7を参照して説明する。なお、図6は従来例の2ビーム半導体レーザ 装置の正面図であり、図7は同じく斜視図である。

[0004]

この2ビーム半導体レーザ装置50は、例えば同一のn型GaAs基板51上に、波長 が 6 5 0 n m の A l G a I n P 系第 1 半導体レーザ素子 L D 1 と波長が 7 8 0 n m の A l GaAs系第2半導体レーザ素子LD2とが互いに分離した状態で集積化されている2ビ ーム半導体レーザ素子LDCを備えている。

[0005] これらAlGalnP系第1半導体レーザ素子LD1及びAlGaAs系第2半導体レ ーザ素子LD2の具体的な微細構造はともに本願出願前に周知(下記特許文献1及び2参 照)であるので、以下では簡略化して本発明の理解のために必要な部分のみを説明するこ ととする。

[0006]

すなわち、2ビーム半導体レーザ素子LDCのAlGaInP系第1半導体レーザ素子 LD1においては、n型GaAs基板51上に、n型AlGaInP半導体層52及びp 型A1GaInP半導体層53の間に単一量子井戸(SQW)構造ないしは多重量子井戸 (MQW) 構造を含む第1接合層 5 4 が形成され、この第1接合層の一部に第1発光部 5 5 が形成されている。同様に、A 1 G a A s 系第 2 半導体レーザ素子 L D 2 においては、 n型GaAs基板51上にn型AlGaAs半導体層56及びp型AlGaAs半導体層 57の間に前記第1接合層54と同様の構成の第2接合層58が形成され、この第2接合 層58の一部に第2発光部59が形成されている。

[0007]

そして、この2ビーム半導体レーザ素子LDCのn型GaAs基板51の裏面にはn側 共通電極60が、第1半導体レーザ素子LD1の上面には第1p側電極61が、また、第 2半導体レーザ素子LD2の上面には第2p側電極62がそれぞれ設けられている。

[0008]

このような構成の2ピーム半導体レーザ装置50においては、第1p側電極61とn側 共通電極60との間に電流を流すことによりA1GaInP系第1半導体レーザ素子LD 1を、また、第2p側電極62とn側共通電極60との間に電流を流すことによりA1G aAs系第2半導体レーザ素子LD2を、それぞれ独立して駆動することができ、第1半



導体レーザ素子LD1を駆動することにより波長650mmのレーザ光を、第2半導体レ ーザ素子LD2を駆動することにより波長780nmのレーザ光を、それぞれ取り出すこ とができる。

一方、半導体レーザ素子には、発光出力の制御のために光検出器が、また、波長の安定 化及び高出力化のためにヒートシンクないしは冷却手段が、それぞれ必要とされる。上述 の2ビーム半導体レーザ素子LDCはサブマウント63に取付けられているが、これらの 2つの半導体レーザ素子LD1及びLD2を独立して駆動するために、サブマウント63 の2ビーム半導体レーザ素子LDC固着面には電流通路となるパターンニングされた第1 電極パッド64及び第2電極パッド65が形成されている。そして、サブマウント63の 半導体レーザ素子LDCが取付けられる位置の後方にはフォトダイオード等の光検出器 6 6 が設けられている。 2 ビーム半導体レーザ素子LDCをサブマウント 6 3 に取付ける際 には、第1半導体レーザ素子LD1及び第2半導体レーザ素子LD2の放熱性を良好にす るために、第1接合層54及び第2接合層58をサブマウント63側に近づけて固着する 、いわゆるジャンクションダウン構造がとられ、2ビーム半導体レーザ素子LDCの接合 側の第1p側電極61及び第2p側電極62とサブマウント63の第1電極パッド64及 び第2電極パッド65を合わせるようにして組立が行なわれている。

そして、この2ビーム半導体レーザ素子LDCが固着されたサブマウント63を図示し ない放熱板ないしはリードフレームに固着した後に、半導体レーザ素子LDCのn側共通 電極60にワイヤー67を、第1電極パッド64及び第2電極パッド65にはそれぞれワ イヤー68、69を、また、光検出器66にはワイヤー70を接続して図示しないリード 端子と電気的に接続することにより2ビーム半導体レーザ装置が作製される。

[0011]

一般に、半導体レーザ装置としては、金属ステムにリードを個別に取付け、レーザ素子 をキャップで封止するキャンパッケージを使用したもの及び金属製フレームを樹脂でイン サート成型したパッケージ(以下、「フレームパッケージ」という。)を使用したものが 知られており、特に後者のフレームパッケージ型の半導体レーザ装置は、価格、量産性に 優れているために、注目されている。しかしながら、このフレームパッケージ型の半導体 レーザ装置は、従来から広く用いられているキャンパッケージ型のものに比較すると放熱 性が悪いので、現在は温度特性の良い赤外レーザ装置に多く使用されおり、CD-R/C D-W用の高出力レーザ装置、DVD用などの赤色レーザ装置、2ビームレーザ装置、或 いは動作電圧が高い青色系レーザ装置に用いるには更なる改良が求められている。

一方、下記特許文献3には、従来のフレームパッケージを用いた半導体レーザ装置の問 題点を解決することを目的としたフレームパッケージ型の半導体レーザ装置が開示されて いる。そこで、本願発明の理解のために、以下において、下記特許文献3に開示されてい るフレームパッケージ型の半導体レーザ装置80を図8~図10を用いて説明する。なお 、図8は半導体レーザ装置80の斜視図であり、図9は同じく正面図であり、また、図1 0は図9のX-X、線に沿った断面図である。

この半導体レーザ装置80は、フレーム82の上面にサブマウント83が配置固定され 、このサプマウント83の上面には半導体レーザ素子84が配置固定され、フレーム82 は密着した樹脂85で固定されている。フレーム82は、熱伝導性、導電性が良い金属製 で、銅や鉄やその合金などを加工して板状に形成している。また、フレーム82は半導体 レーザ素子を搭載する主フレーム86とこの主フレーム86とは独立した配線用の副フレ ーム87、88の複数のフレームからなり、これらを前記絶縁性の樹脂85によって一体 化することによりフレームパッケージを構成している。

主フレーム86は、素子配置部86aと電流通路となるリード部86bと放熱用並びに



位置決め用となる左右の翼部86c、86dを一体に備えている。そして、主フレーム8 6の厚さは、サブマウント83及び半導体レーザ素子84を搭載する素子配置部86a及 び翼部86c、86dの一部が厚くて厚肉部86e、翼部86c、86dの一部とリード 部86bが薄くて薄肉部86fとなっている。副フレーム87、88は、リード部86b と同様に薄肉に構成されているので、フレーム82をプレス加工によって打ち抜いて形成 する際の微細加工を容易に行なうことができる。そのため、リード部分の間隔を狭く保っ て装置の小型化を図ることができる。

樹脂85は、フレーム82の表と裏側の面を挟むように、例えばインサート成型して形 成される。樹脂85の表側は、レーザ光の出射用の窓85aを備えていて前方が開いたU 字状の枠85b形態をしている。この枠85bの前側の幅は後側の幅に比べて狭くなって いる。枠85bの両側前端部分には、テーパー面85cを形成している。このテーパー面 85cの存在によって、半導体レーザ装置80を所定位置に配置する際の挿入をスムーズ に行なうことができる。また、樹脂85の裏側は、素子配置部86aを覆うようにべた平 坦面85dとなっており、表側の樹脂枠85bの外形と同等の外形形状(6角形状)をな している。

[0016]

樹脂枠85bによって囲まれた主フレーム86の素子配置部86a、副フレーム87、 88は、樹脂85が存在しないので表面が露出している。そして、この露出した素子配置 部86aの上に、サブマウント83を介在して半導体レーザ素子84が配置固定される。 その後、前記半導体レーザ素子84と主フレーム86の間、及び、サブマウント83と副 フレーム87、88の間でワイヤー(図示せず)による配線が施される。

サブマウント83は、Siを母材とした受光素子とすることで半導体レーザ素子84の 後面出射光をモニタすることができるようにしたり、Si以外にも例えばA1N、SiC 、Cuなど、熱伝導性の優れたセラミック、金属材料等を用いることができる。サブマウ ント83は、Au-Sn、Pb-Sn、Au-Sn、Sn-Bi等の半田材やAgペース ト等を用いてフレーム82に固定される。また、半導体レーザ素子84は、Au-Sn、 Pb−Sn等の半田材やAgペースト等を用いてサブマウント83の所定の位置に固定さ れる。

【特許文献1】特開平11-186651号公報(特許請求の範囲、段落〔0017]~[0023]、図1)

【特許文献2】特開2002-329934号公報(特許請求の範囲、図1、図4) 【特許文献3】特開2002-43679号公報(段落 [0010] ~ [0022] 、図1、図2、図4)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

上述のフレームパッケージの半導体レーザ装置80は、放熱性及び強度が改善され、ま た、位置決め基準面が安定するために取付け時の精度が向上すると共に、構造が簡単であ り、量産性にも優れているものである。

一方、半導体レーザ装置は通常シングルモードであるため、光ディスクドライバに用い る場合、ディスクからの戻り光対策として再生時にはマルチモード化する必要があるので 、一般に高周波重畳により擬似的にマルチモード化が行われるが、このとき半導体レーザ 素子と高周波重畳とのマッチングを取る必要がある。

しかしながら、上述のフレームパッケージを用いた半導体レーザ装置80は、特に放熱 [0020] 効率の向上及びワイヤーボンディングのし易さの観点から、サブマウント83が半導体レ ーザ素子84よりも大幅に大きく形成されており、しかも、その構造からしてサブマウン



ト83やレーザ素子84と各フレーム86~87までの距離が離れているため、従来の金 属製のキャンパッケージを使用したものものよりもワイヤーの長さが長くなってしまうと いう問題点が存在していた。

半導体レーザ装置を高周波重畳して駆動するには、ワイヤーの長さでインダクタンス成 分が変わるため、ワイヤーの長さを短くする必要がある。また、サブマウント上にワイヤ 一の接続を行う場合には、そのパターンニングによってスペースを必要とし、パッケージ の大きさを小さくしようとした場合ワイヤーの接続に支障をきたすようになる。係る点は 、2ビーム半導体レーザ装置においてもフレームパッケージを使用した場合には同様に生 じる問題であるが、2ビーム半導体レーザ装置の場合は、図7に示したように、2ビーム 半導体レーザ素子LDCの後方に光検出器66が設けられているため、必然的に第1電極 パッド64及び第2電極パッド65と各フレーム86~87までの距離が長くなるので、 ワイヤーの67~69の長さも長くなってしまうのために特に問題となる。加えて、従来 の2ビーム半導体レーザ装置は、第1電極パッド64及び第2電極パッド65へのワイヤ -の接続は2ビーム半導体レーザ素子LDCの側面側の位置で行う必要があることからサ ブマウント83の横幅が大きく、しかも光検出器66の出力を取り出すためには4端子型 とする必要があるために、フレームパッケージ型では小型化を達成し難かった。

[0022]

更に、従来の半導体レーザ素子の長さは約300~400μ m程度であったのに対し、 近年の高出力化半導体レーザ素子の長さは約1~1.5mmと従来のものの約3~5倍に も長くなっており、上述のような従来例の構成では半導体レーザ素子の長さに比例してサ ブマウントの長さも長くなってしまうため、半導体レーザ素子の小型化には限度がある。

[0023]

本発明者等は、上述のようなフレームパッケージを用いて特に小型化された2ビーム半 導体レーザ装置を形成する場合に生じる問題点を解決すべく種々検討を重ねた結果、現在 の高出力半導体レーザ素子においては、レーザ光の出力を増加させるためにレーザ光の出 射方向とは反対側の面の反射率を上げているため、出射方向とは反対側に向かう後部出力 光は少ないために、特に光検出器をサブマウントに一体に組み込む必要はないことから、 この光検出器を省くと共に2ビーム半導体レーザ素子及びサブマウントの構成を工夫する ことにより上述の従来技術の有する問題点を解決することができることを見出し、本発明 を完成するに至ったのである。

すなわち、本発明の目的は、小型でありながら高出力を達成でき、ボンディングワイヤ [0024]ーの長さが短く、高周波重畳することで安定したマルチモード発信させることができるシ ングルモード型の2ビーム半導体レーザ装置を提供することにある。また、本発明の別の 目的は、安価で量産性に優れ、しかも放熱特性が良好となされたフレームパッケージを用 いたシングルモード型の2ビーム半導体レーザ装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0025]

本発明の上記目的は以下の構成により解決し得る。すなわち、本願の請求項1に記載の 2 ビーム半導体レーザ装置の発明は、一つの半導体レーザ素子に独立して駆動可能な2つ の半導体レーザ素子が形成されている2ビーム半導体レーザ素子と、

サブマウントと、

を備えた2ビーム半導体レーザ装置において、

前記サプマウントには、それぞれ前記2つの半導体レーザ素子の一方側の電極と電気的 に接続されていると共に、互いに電気的に分離された2つの電極パッドが設けられ、

該2つの電極パッドは、前記2ビーム半導体レーザ素子のメインのレーザ光が出射され る側と反対側の前記2ビーム半導体レーザ素子の後側の位置を超えて伸びており、この位 置でワイヤーボンディングされていることを特徴とする。

[0026]



また、本願の請求2に係る発明は、前記請求項1に記載の2ビーム半導体レーザ装置の 発明において、前記2ビーム半導体レーザ素子の後側の端部から前記ワイヤーボンディン グされている位置までの距離Lが300μm以下であることを特徴とする。なお、この距 離しの下限値は、理論上は小さい方が良いが、あまり小さいとワイヤーボンディング作業 がし難くなるため、ワイヤーの線径及びワイヤーボンディング用ジグの大きさ等を考慮の 上で適宜に決定すればよい。また、この距離Lが300μmを超えてもワイヤーが短くな ったことによるインダクタンス減少という効果を達成することができるが、却ってサブマ ウントの長さが大となってしまうため、あえて300μmを超えるようにすることの利点 はないので、上限値は300μmとする。

[0027]

また、本願の請求項3に係る発明は、前記請求項1又は2に記載の2ビーム半導体レー ザ装置の発明において、前記サプマウントの幅 \mathbb{W} が 400μ m以上、 700μ m以下であ ることを特徴とする。サブマウントの幅Wが400μm未満であるとワイヤーボンディン グがし難くなると共に、ワイヤーボンディングの際にサブマウントの2つの電極パッド間 の短絡が起りやすくなるので好ましくない。また、サブマウントの幅が700μmを超え ても2ビーム半導体レーザ装置の小型化という観点からは利点がないので、上限値は70 μmとする。

[0028]

また、本願の請求項4に係る発明は、前記請求項1に記載の2ビーム半導体レーザ装置 の発明において、前記半導体レーザ素子及びサブマウントは、フレーム及び樹脂からなる パッケージ内に実装されていることを特徴とする。

[0029]

更に、本願の請求項5に係る発明は、前記請求項4に記載の2ビーム半導体レーザ装置 の発明において、前記半導体レーザ装置は、3端子型であることを特徴とする。

【発明の効果】

[0030]

本発明は、上述の構成を備えることにより以下のような優れた効果を奏する。すなわち 、本願の請求項1に係る2ビーム半導体レーザ装置によれば、2ビーム半導体レーザ素子 のメインのレーザ光が出射される側と反対側の前記2ビーム半導体レーザ素子の後側の位 置に、従来例では存在していた光検出器がなく、この位置にサブマウントの2つの電極パ ッドのワイヤーボンディング位置が設けられているため、サブマウントの幅を小さくでき ると共に必要なワイヤーボンディング領域を確保することができ、2ビーム半導体レーザ 装置を従来例のものに比して非常に小型化することができる。また、サブマウントの2つ の電極パッドのワイヤーボンディング位置が2ビーム半導体レーザ素子LDCの後側へ移 動したために、その分だけワイヤーヤーの長さを従来例のものよりも短くすることができ 、従来例のものに比して約20%程度もワイヤーのインダクタンスを小さくすることがで きるので、安定に高周波重畳により擬似的にマルチモード化を行なわせることができるよ うになる。

また、本願の請求項2に係る2ビーム半導体レーザ装置によれば、前記2ビーム半導体 [0031] レーザ素子の後側の端部から前記ワイヤーボンディングされている位置までの距離Lが非 常に小さいので、サブマウントの長さが短くてすむ。したがって、ワイヤー長さをはり短 くできるのでインダクタンスがより小さくなるので、より安定に高周波重畳により擬似的 にマルチモード化を行なわせることができるようになる。

また、本願の請求項3に係る2ビーム半導体レーザ装置によれば、前記サブマウントの [0032]幅が700μm以下と非常に小さいので、2ビーム半導体レーザ装置をより小型化するこ とができるようになる。

また、本願の請求項4に係る2ビーム半導体レーザ装置によれば、小型で安価であり、 [0033]



しかも量産性に優れた2ビーム半導体レーザ装置が得られる。

更に、本願の請求項5に係る2ビーム半導体レーザ装置によれば、従来の4端子型の2 ビーム半導体レーザ装置と比すると端子数が減った分だけ小型化された2ビーム半導体レ ーザ装置を得ることができるようになる。

【発明を実施するための最良の形態】

以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明するが、図6及び図7に示した従 来例と同一構成の部分には同一の参照符号を付与することとし、その詳細な説明は省略す る。なお、以下に示す実施例は本発明の技術思想を具体化するための2ビーム半導体レー ザ装置を例示するものであって、本発明をこの実施例の2ビーム半導体レーザ装置に特定 することを意図するものではなく、特許請求範囲に記載された技術的範囲に含まれるもの に等しく適用し得るものである。

【実施例】

[0036]

図1は、本願の実施例に係る波長650nmおよび780nmの2ビーム半導体レーザ 素子LDCをサブマウント上に取り付けた状態を示す斜視図であり、図2はその平面図で

[0037]

この2ビーム半導体レーザ素子LDCは、発光部となる接合部をサブマウント63に近 づけて固着したジャンクションダウン構造を有しており、ここでは図1の正面から見て左 側の半導体レーザ素子が記録/再生型DVD用の650nmの波長のレーザ光を出射する 第1半導体レーザ素子LD1であり、右側の半導体レーザ素子がCD/CD-R用の78 0 nmの波長の光を出射する第2半導体レーザ素子LD2となっており、分離溝は両半導 体レーザ素子間の中間に設けられている。

また、サブマウント63の表面には、パターンニングされたTi-Pt-Auからなる 第1電極パッド64及び第2電極パッド65が形成されている。この実施例においては、 第1半導体レーザ素子LD1の発光部(導波路) 5 5 の直下部の電極及び及び第2半導体 レーザ素子LD2の発光部(導波路)59の直下部の電極は、上記従来例のものと同様に 、半田(例えば、Au-Sn)によりそれぞれサブマウント63の表面に設けられた第1 電極パッド64及び第2電極パッド65に固定されており、第1半導体レーザ素子LD1 及び第2半導体素子LD2で発生した熱は第1電極パッド64及び第2電極パッド65を 経て効率良くサブマウント63に伝熱され、放熱されるようになっている。サブマウント 6 3 は、例えばAlN、SiC、Cu、Siなど、熱伝導性の優れたセラミック、金属材 料等を用いることができる。

[0039]

本実施例の2ビーム半導体レーザ素子LDC及びサブマウント63は共にレーザ光の放 出方向に沿って長く延びた偏平な直方体形状となっており、また、サブマウント63は、 横幅が2ビーム半導体レーザ素子LDCの横幅がほぼ同じか僅かに大きく、しかも、2ビ ーム半導体レーザ素子LDCのメインのレーザ光が出射される側とは反対側が延長されて おり、この部分がワイヤーボンディング領域となっている。なお、本実施例のサブマウン ト63には従来例のようなモニタ用の光検出器は設けられていない。

そして、本実施例においては、第1電極パッド64及び第2電極パッド65には、前記 2 ビーム半導体レーザ素子LDCの後側の端部からの距離Lが 3 0 0 μ m以内に、それぞ れ端子と電気的に接続するためのワイヤー14及び16が固着されている。この距離Lは 短ければ短いほどサブマウント63の長さを短くできると共に、ワイヤー14及び16の 長さも短くできるので好ましいが、ワイヤー14及び16の線径及び自動ボンダー等のワ イヤーボンディング用ジグの大きさを考慮の上で、適宜に選択すればよい。



[0041]

そうすると、サブマウント63の表面に設けられている第1電極パッド64及び第2電 極パッド65の電気的分離のために必要な距離を考慮し、ワイヤー14及び16の線径及 び自動ボンダー等のワイヤーボンディング用ジグの大きさを考慮すれば、サブマウント6 3の横幅Wを400μm程度にまで小さくすることができる。サブマウント63の横幅の 上限値は、特に臨界的意義があるわけではないが、小型化を達成するためには大きくても 700μm程度とすることが好ましい。

[0042]

次に、本実施例の2ビーム半導体レーザー素子LDC及びサブマウント63を3端子型 フレーム及び樹脂からなるパッケージに実装した2ビーム半導体レーザ装置10について 図2~図5を用いて説明する。なお、図3は本実施例の2ビーム半導体レーザ装置10の 斜視図であり、図4は同じく正面図であり、また、図5は図4のX-X'線に沿った断面 図である。

[0043]

この2ビーム半導体レーザ装置10は、フレーム22の上面にサブマウント63を配置 固定し、このサブマウント63の上面に2ビーム半導体レーザ素子LDCを配置固定し、 フレーム22は密着した樹脂23で固定されている。フレーム22は、熱伝導性、導電性 が良い金属製で、銅や鉄やその合金などを加工して板状に形成している。また、フレーム 22は2ビーム半導体レーザ素子LDCを搭載する主フレーム24とこの主フレーム24 とは独立した配線用の副フレーム25、26の複数のフレームからなり、これらを前記絶 縁性の樹脂23によって一体化することによりフレームパッケージを構成している。

[0044]

主フレーム24は、素子配置部24aと電流通路となるリード部24bと放熱用並びに 位置決め用となる左右の翼部24c、24dを一体に備えている。副フレーム25、26 は、リード部24bと同様に薄肉に構成されているので、フレーム22をプレス加工によ って打ち抜いて形成する際の微細加工を容易に行なうことができる。そのため、リード部 分の間隔を狭く保って装置の小型化を図ることができる。

[0045]

樹脂23は、フレーム22の表と裏側の面を挟むように、例えばインサート成型して形 成される。樹脂23の表側は、レーザ光の出射用の窓27を備えていて前方が開いたほぼ U字状の枠28形態をしている。この枠28の前側の幅は後側の幅に比べて狭くなってお り、枠28の両側前端部分29、29、は平行に伸びている。この枠28の両側前端部分 29、29'の存在によって、半導体レーザ装置10を所定位置に配置する際の挿入をス ムーズに行なうことができる。また、樹脂23の裏側は、フレーム24の素子配置部24 aの周囲を覆うように設けられており、素子配置部24aに対応する位置は放熱効率を上 げるためにフレームが露出されている。

[0046]

樹脂枠28によって囲まれた主フレーム24の素子配置部24a、副フレーム25、2 6は、樹脂23が存在しないので表面が露出している。そして、この露出した素子配置部 24 aの上に、サブマウント63を介在して2ビーム半導体レーザ素子LDCが配置固定 される。その後、前記2ビーム半導体レーザ素子LDCと主フレーム24の間、及び、サ プマウント63と副フレーム25、26の間でワイヤー12、14、16による配線が施 される。なお、サブマウント63は、Au-Sn、Pb-Sn、Au-Sn、Sn-Bi 等の半田材やAgペースト等を用いてフレーム24に固定される。

[0047]

以上のような構成の2ビーム半導体レーザ装置10によれば、サプマウント63の横幅 が図7に示した従来例のものよりも大幅に小さくなっており、また、サブマウント63の ワイヤーボンディング位置が 2 ビーム半導体レーザ素子LDCの後側端部近傍に設けられ ているので、2ビーム半導体レーザ素子LDC及びサブマウント63を主フレーム24の 素子配置部24aに実装した場合、2ビーム半導体レーザ素子LDCと主フレーム24と



の間のワイヤー12の長さ、サブマウント63の表面の第1及び第2電極パッド64及び 65と複フレーム25、26との間のワイヤー14、16の長さを、従来例のものよりも 大幅に短くすることができるようになる。

[0048]

本実施例で製造された2ビーム半導体レーザ素子としての高出力2波長半導体レーザ素 子 (3端子型) の寸法は、パッケージの先端幅: 2. 7 mm、末端幅: 3. 8 mm、長さ : 3. 5 mmであった。

[0049]

これに対し、従来例の高出力2波長半導体レーザ装置の寸法は、光検出器を無視して3 端子型のパッケージに組み込んだとしても、サブマウント幅と組立に必要なスペースを考 慮すると、パッケージの先端幅を3.8mmとすることが限界であった。この場合、パッ ケージの末端幅:3.8mm、長さ3.5mmである。

[0050]

従って、本発明により、サブマウント側面のワイヤーボンディング領域を無視できるよ うになったため、パッケージの先端部幅(図3及び図4における枠28の先端部29及び 29、部分の幅)が2.7mmという従来例に比して非常に小さいパッケージを実現可能 となり、先端部幅方向の大きさを30%程度、面積比でも30%程度も小さくすることが できると共に、インダクタンスが約20%も低下していることが確認できた。

【図面の簡単な説明】

[0051]

- 【図1】本発明の実施例による2ビーム半導体レーザ素子の斜視図である。
- 【図2】図1の2ビーム半導体レーザ素子の平面図である。
- 【図3】本発明の実施例による2ビーム半導体レーザ装置の斜視図である。
- 【図4】図3の2ビーム半導体レーザ装置の平面図である。
- 【図5】図4のX-X、線に沿った断面図である。
- 【図6】従来例による2ビーム半導体レーザ素子の正面図である。
- 【図7】図6の2ビーム半導体レーザ素子の斜視図である。
- 【図8】従来例によるフレームパッケージ型半導体レーザ装置の斜視図である。
- 【図9】図8の半導体レーザ装置の平面図である。
- 【図10】図9のX-X、線に沿った断面図である。

【符号の説明】

[0052]

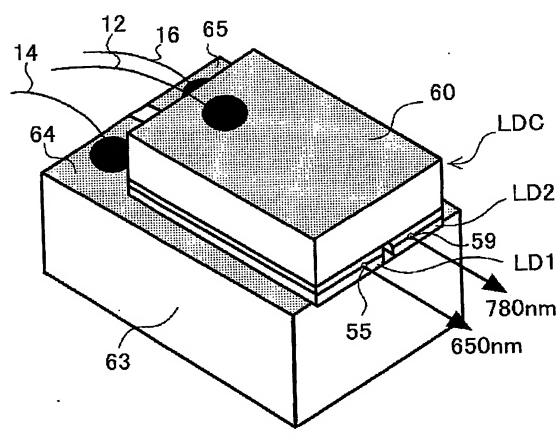
- 2 ビーム半導体レーザ素子 LDC
- 第1半導体レーザ素子 LD1
- 第2半導体レーザ素子 LD2
- 2 ビーム半導体レーザ装置 1 0
- 12、14、16 ワイヤー
- フレーム 2 2
- 2 3 樹脂
- 主フレーム 24
- 24a 素子配置部
- 副フレーム 25, 26
- レーザ光の出射用の窓 2 7
- 2 8 枠
- 29、29' 枠28の先端部
- 第1発光部 5 5
- 第2発光部 5 9
- 共通電極 6 0
- サブマウント 63
- 第1電極パッド 64



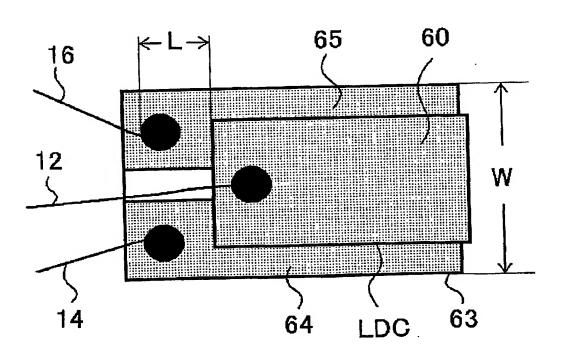
65 第2電極パッド



【書類名】図面【図1】

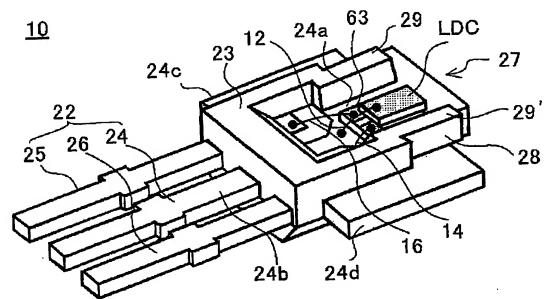


[図2]



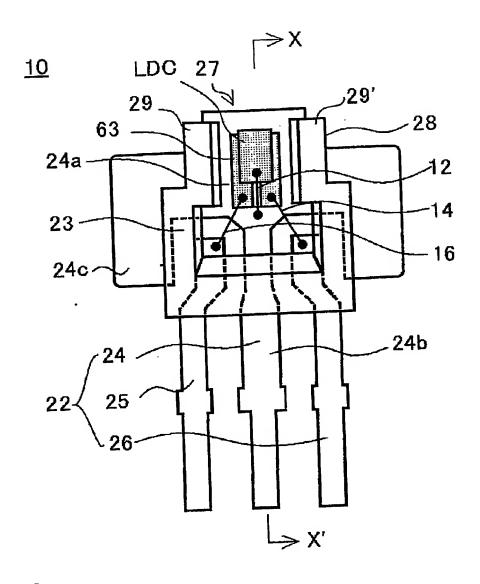


【図3】

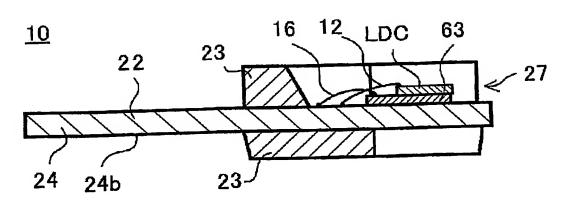




【図4】

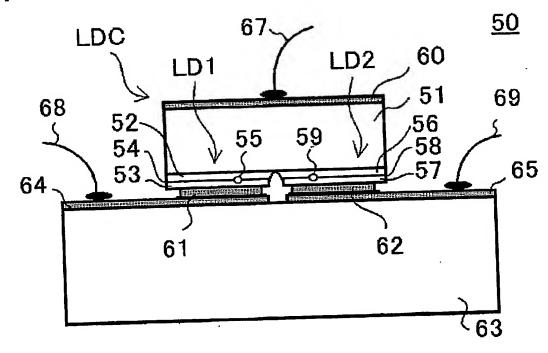


【図5】

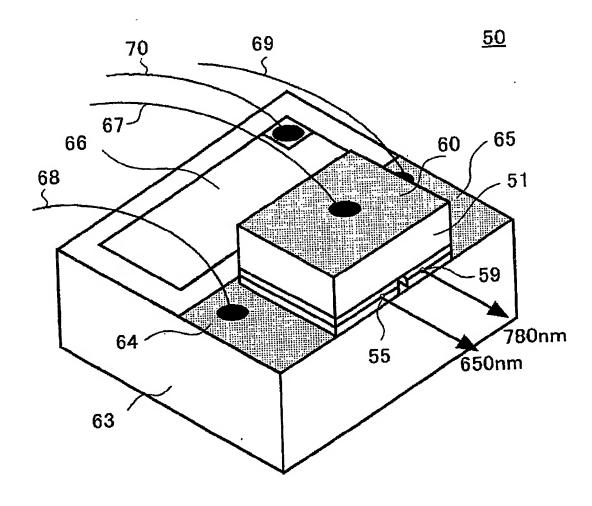




【図6】

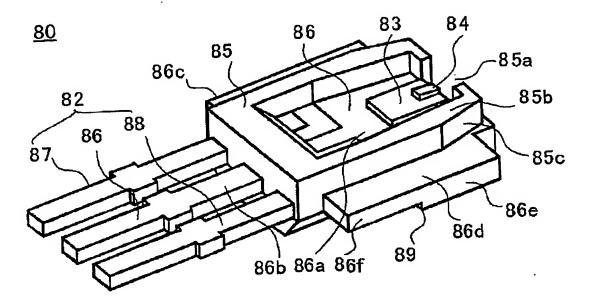


[図7]

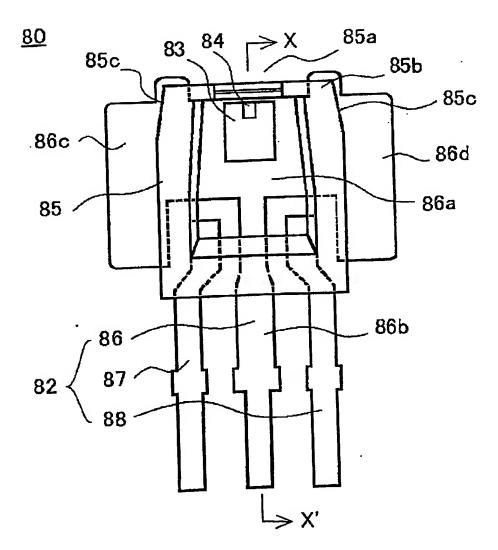




【図8】



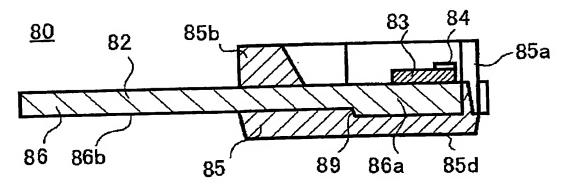
【図9】



出証特2004-3106724



【図10】





【書類名】要約書

【要約】

小型で、ボンディングワイヤーの長さが短く、高周波重畳することで安定した 【課題】 マルチモード発信させることができるシングルモード型の2ビーム半導体レーザ装置を提 供すること。

【解決手段】 一つの半導体レーザ素子に独立して駆動可能な2つの半導体レーザ素子L D1、LD2が形成されている2ビーム半導体レーザ素子LDCと、 サブマウント63と、

を備えた2ビーム半導体レーザ装置10において、

前記サブマウント63には、それぞれ前記2つの半導体レーザ素子の一方側の電極と電 気的に接続されていると共に、互いに電気的に分離された2つの電極パッド64、65が 設けられ、

該2つの電極パッド64、65は、前記2ビーム半導体レーザ素子のメインのレーザ光 が出射される側と反対側の前記2ビーム半導体レーザ素子の後側の位置にまで伸びており 、この位置をワイヤーボンディング領域とする。

【選択図】 図2



特願2003-355478

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日

1993年10月20日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

三洋電機株式会社 氏 名



特願2003-355478

出願人履歴情報

識別番号

[000214892]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月24日

住 所氏 名

新規登録

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

鳥取三洋電機株式会社

2. 変更年月日 [変更理由] 住 所

2004年 9月10日

住所変更

鳥取県鳥取市立川町七丁目101番地

氏 名 鳥取三洋電機株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	black borders
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.